第2000年 日本

ſ		44. 440	第一国の国名	第-	- [3]	の出	関日		出	闡	番	母
l	泛	先·権	アメリカ合衆国	192	年	91	2日	Ħ	6	09	PP	PB
ļ	主	213	,	19	年			Œ				
ļ				19	华	J.	1 8	绑				号

2000m

(2) 後記号なし

(Y 4,000) 方 特

特 許 願(特許法第38条だだし供)の規定による特許出願)

特許庁長官 殴

昭和5/年 9月 /日

1. 発明の名称

で 1月 かいかい カン・カン・カー・アンツ エポキシ及びヒドロキシル合有有機物質 モル ログサウンジウンドカノウン 4イブツ に基づく光共重合可能組成物

- 2. 特許請求の範囲に記載された発明の数
- 3. 発 明 者

周 所 アメリカ合衆国ミネソタ州セントポール、 メープルウッド、ハドソン ロード 2501番

氏 名 ジョージ、ヘンリー、スミス

(ほか 名)

- 4. 特許出願人
 - 住 所 アメリカ合衆国ミネソタ州セントポール、 メープルウツド、ハドソン ロード 250/番
 - 名 ^称 ミネソタ、マイニング、アンド、 マニユフアクチユアリング、コン

(代安省)

カーロス、ウイリアム、ルイス 51.0

国 籍 アメリカ合衆国

51 103780

5. 代 理 人

图 所 〒100 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビルデング 3 3 1

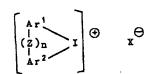
RB 話 (211) 3 6 5 1 (代 表) 医进行 (6669) 弁理士 浅 村 皓 (ほか3名)

1. 発明の名称

エポキシ及びヒドロキシル含有有機物質に基づく光共重合可能組成物

2. 特許 讃求の範囲

- (1)(a) 約 1.5 より大きいエポャンド官能性を有す る第 1 有機物質:
 - (b) 少くとも1のヒドロキシル官能性を有する 第2有機物質;及び
 - (c) ホト開始削が
 - (1) 式



(式中Ar¹とAr²は4ないし20炭素原子を有する芳香族基でありかつフェニル、チェニル、フラニル及びピラゲリル基からなる群から選択され; 2は酸素; イオウ; 8=0; 0=0; R-N ことでRはア

(19) 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 52-30899

④3公開日 昭52.(1977) 3.8

②特願昭 51-103780

②出願日 昭广(1976)9.

審査請求 未請求

(全18頁)

庁内整理番号 6714 45

7438 48

52日本分類 26(5)K2 I 25(1)A27 I Int.Cl²C08G 59/68C08K 5/00

(1) 式

$$\begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 2 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} R \end{pmatrix} & R \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} R \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} R \end{pmatrix} & R \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} R \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} R \end{pmatrix} & R \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} R \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} R \end{pmatrix} & R \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} R \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} R \end{pmatrix} & R \end{pmatrix} & R \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} R \end{pmatrix} & R \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} R \end{pmatrix} & R$$

(R₁、R₂ 及びR₅ は 4 ないし 2 0 炭器原子を有する芳香族番及び 1 ない し 2 0 炭素原子を有するアルキル番からなる群から選択され;しかも R₁、R₂ 及びR₃の少くとも一

特別 昭52-30899(2)

から なる群から 選択された 錯 塩ホト 開始 剤 であることを 特徴とする 開始 剤、

を含むことを特徴とする重合可能な組成物。

- (2) (a) 約 1.5 より大きいエポキシド官能性を有す。 る第 1 有機物質;
 - (b) 少くとも2のヒドロキシル官能性を有する

5

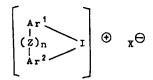
たハロゲン含有錯階イオンである)を有す る芳香族ヨードニウム錯塩; そして

(11) 式

第2有機物質:及び

: (c) ホト開始削が

(1) 式



4

は 1 であり : そして x はテトラフルオロ ポレート、ヘキサフルオロホスフェート、 ヘキサフルオロ アルセネート、 及びヘキサ フルオロアンチモネートから 選択されたハ ロゲン含有錯陰イオンである)を有する芳 香族スルホニウム錯塩、

からなる群から選択された錯幅ホト開始削で あることを特徴とする開始削、

を含むことを特徴とする重合可能な組成物。

5.発明の詳細を説明

本発明は光重合可能な組成物に関するものである。更に特に本発明はエポキシド官能性を有する有機物質及びヒドロキシル官能性を有する他のの組織物質を含む組成物に関するものである。この組成物は更にホト開始剤として芳香族スルホニウム及はロードニウム錯塩を含み、そして活性輻射線又は電子ビーム照射へ露出により硬化される。

本発明に従つて活性輻射線又は電子ピーム照射へ露出により容易に光硬化される光共重合可能な組成物が供される。この組成物は下記のものを含

特開 昭52-30899(3)

t :

- (a) 約1.5より大きいエポキシド官能性を有す の第1有機物質:
- (b) 少くとも1のヒドロキシル官能性を有する 第2有機物質:及び
- (c) 芳香族ョードニウム錯塩及び芳香族スルホニウム錯塩からたる群から選択された錯塩ホト開始削。選択的に、そして好ましくは、この組成物はホト開始削のための増感削を含む。

7

られる。

本希明の組成物に有用なエポキシ含有物質は環 閉裂により重合可能なオキシラン母(即ち、-q-c-) を有する任意の有機化合物である。広くエポキシ ドと称されるこの物質は単慢体エポキシ化合物及 び蓮合体型のエポキシドを含み、そして脂肪族、 脂母式、芳香族又は複繁環式である。これらの物 質は一般に平均して分子当り少くとも 1.5 の重合 可能なエポキシ基(好ましくは分子当り2つ又は それ以上のエポキシ菇)を有する。 遺合体エポキ シドは末端エポキシ基を有する解状焦合体(例え はポリオキシアルキレングリコールのシグリシジ ルエーテル)、スケルタル(skeltal) オキシラ ン単位を有する重合体(例えばポリプタジェンポ リエポキシド)、及びペンデントエポキシ基を有 する重合体(例えばグリシジルメタクリレート重 合体又は共重合体)を含む。このエポキシドは純 粋な化合物であるが、一般に分子当り一つ、二つ 又はそれ以上のエポキシ若を含有する混合物でも る。分子当りエポキシ蕃の『平均の『数は存在す

0

エポキシドのための共単量体として適当なヒドロキシル含有有機物質の選択により、光又は電子ビームへ解出により容易に硬化されて所望の物理的性質を有する硬化した組成物を供する、貯蔵安定性、ワンパートの光硬化可能組成物が容易に得

8

るエポキシ分子の総数でエポキシ含有物質中のエポキシ基の総数を割ることにより決められる。

有用をエポキシ含有物質はエポキシシクロヘキ サンカルポキシレートのようをシクロヘキセンオ キンド話を含有するものを含み、5,4-エポキ シシクロヘキシルメチル・5,4-エポキシシク ロヘキサンカルポキシレート、3,4-エポキシ -2-メチル・シクロヘキシルメチル・5,4・

特開 昭52―30899(4)

エポキシ-2-メチルシクロヘキサンカルポキシレート、及びピス(5,4-エポキシ-6-メチルシクロヘキシルメチル)アシペートにより例示される。この性質の有用をエポキシドの更に詳細をリストについて、米国特許 K 5,1 17,0 99 が参照される。

本発明の実施に特に有用である別のエポキシ含 有物質は式:

(式中 R'はアルキル又はアリールであり、そしてロは 1 ないしらの整数である)のグリンジルニテル単量体を含む。多価フェノールと過剰の反応エピクロロヒドリンを反びりているとは、2 ・2 ・ピスー(のののでは、2 ・2 ・ピスー(ののでは、2 ・ピスー(ののでは、2 ・ののでは、2 ・のののに、2 ・ののののに、2 ・のののののに、2 ・のののに、2 ・ののののに、2 ・のののに、2 ・ののに、2 ・ののに、

1.1

チル・3・4・エポキシ・6・メチルシクロへキャンカルポキント(例えば、コニオンカーの、ローローのでは、ローのでは

なお他のエポキン含有物質は一つ又はそれ以上の共重合可能なピニル化合物とグリンジルアクリレート及びグリンジルメタクリレートのようなグリンドールのアクリル酸エステルの共重合体である。この共重合体の例は1:1スチレングリンジルメタクリレート、1:1メチルメタクリレート

及びオピル (Neville) による「Handbook of Epoxy Resins マグローヒルブックス社、ニューヨーク(1967)に記載される。

本発明に使用できる多くの市販のエボキシ含有 物質がある。特に、容易に利用し得るエポキシド はオクタデシレンオキシド、エピクロロヒドリン、 スチレンオキシド、ピニルシクロヘキセンオキシ ド、グリシドール、グリシジルメタクリレート、 ピスフエノール A のジグリシジルエーテル(例え ばシエルケミカル社からの「エポン(Epon)828'、 『エポン1004 "、及び"エポン1010"、 ダウケミカル社から " D E R - 5 5 1 "、 " DER - 5 5 2 °、及びD B R - 5 5 4 °の商品名で市 販されるもの)、ピニルシクロヘキセンジオキシ ド(例えばユニオンカーペイド社からの " ERL - 4 2 0 6 * (商品名)、 5 , 4 - エポキシシク ロヘキシルメチル・3,4-エポキシシクロヘキ センカルポキシレート(例えば、ユニオンカーパ イド社からの『HRL-4221』(商品分)、 5 . 4 - エポキシ - 6 - メチルシクロヘキシルメ

1 2

- グリシジルアクリレート及び 6 2.5 : 2 4 : 15.5 メチルメタクリレート - エチルアクリレート - グ リシジルメタクリレートである。

他の有用なエポキン含有物質は周知であり、そしてエピクロロヒドリンのようなエポキシド、例えばエピクロロヒドリン;アルキレンオキシド、例えばプロピレンオキシド;アルケニルオキシド、例えばプタジエンオキシド;グリシジルエステル、例えばエチルグリンデートを含む。

本発明に使用されるヒドロキンル含有物質は少くとも1の、そして好きしくは少くとも2のとドロキシル官能性を有する任意の液体又は固体の有機物質でよい。また、ヒドロキシル含有有機物質は他の「活性水素」を含まない。用語の「活性水素」は周知でありそして通常当業界で使用される時とれはツエレビチノフ(Zerewitinoff)による J, Am. Chem. Goc. 第49 巻、5181(1927)に記載される方法により決定される活性水素を意味する。勿論、ヒドロキンル含有物質はまた熱的又は光分解的に不安定

である基を実質上含まない;即ち、との物質は約 100℃以下の温度で、又は光共重合可能組成物 に対して所望の硬化条件の間に出会り活性光又は 電子ピーム照射の存在で分解せず、又は揮発性成

分を放出しない。

好もしくはとの有機物質は二つ叉はそれ以上の 第一又は第二脂肪族水酸基を含む(即ち、この水 戦害は非芳香族炭素原子に直接結合される)。と の水酸店は末端に配置され、又はこれらは重合体 又は共重合体からぶら下つている。(pendent) ヒドロキシル含有有機物質の分子量(即ち数平均 分子性)は非常に低い(例えば62)ものから非 常に高いもの(例えば百万又はそれ以上)で異な る。ヒドロキシル含有物質の当量(即ち、数平均 当礼)は好きしくは約31をいし5000の範囲 内である。より高い当量の物質が使用される時に は、これらは共重合の迅度と程度を減ずる傾向を 示十。

1のヒドロキシル官能性を有する好適な有機物 質の代表例はアルカノール、ポリオキシアルキレ

1 5

ないしろろ00の当邊に対応する、約200ない しり10,000の分子量のポリオキシプロピレン グリコールとトリオール:糎々の分子僮のポリテ トラメチレングリコール;他の遊離落重合可能な 単位体、例えばアクリレートエステル、ハロゲン 化ピニル又はスチレンとヒドロキシプロピルとヒ ドロキシエチルアクリレート及びメタクリレート の共重合体;ピニルアセテート共重合体の加水分 解又は一部加水分解によつて形成されたペンデン ト水蝦菇を含有する共重合体、ペンデント水酸基 を含有するポリピニルアセタール樹脂;ヒドロキ シエチル化及びヒドロキシプロピル化セルロース のような変性モルロース重合体;ヒドロキシ末端 化ポリエステル及びヒドロキシ末端化ポリラクト ン及びヒドロキシ末端化ポリアルカジンを含む。

有用な市販のヒドロキシル含有物質はポリテト ラメチレンエーテルグリコールの 'ポリメグ (Polymeg) *(商品名) シリーズ (クエーカーオ - ツ社から市販)、例えば「ポリメグ」(商品名) 650、1000及び2000;第二水酸酱を有

特開 昭52-30899(5)

ングリコールのモノアルキルエーテル、アルキレ ングリコールのモノアルキルグリコールエーテル 及び当業者に公知の他のものを含む。

有用を単量体ポリヒドロキシ有機物質はアルキ レングリコール(例えば、1,2-エタンジオー ル、1,5-プロパンジオール、1,4-プタン ジオール、2 - エチル・1 , 6 - ヘキサンジオー ピス(ヒドロキシメチル)シクロヘキサン、 1,18-ジヒドロキシオクタデカン、3-クロ ロー1,2-プロパンジオール)、ポリヒドロキ シアルカン(例えば、グリセリン、トリメチロー ルエタン、ペンタエリスリトール、ソルヒトール 及び他のポリヒドロキシ化合物、例えばN,N-ピス(ヒドロキシエチル)ペンズアミド、2-ナ チン・1,4~ジオール、4,4~ピス(ヒドロ キシメチル)ジフエニルスルホン、ひまし油等を

有用な重合体ヒドロキシ含有物質の代表例はポ リオキシエチレン、及びジオールに対して100 をいし5000の、又はトリオールに対して10

1 6

するポリオキシアルキレンテトロールの "ペプ (Pep)(商品名)シリーズ、例えばペプ!(商品 名)450、550及び650;ポリビニルアセ タール樹脂の " プチパール (Butvar) " (商品名) シリーズ(モンサントケミカル社から市版)、例 えば プチパール (商品名) B - 1 2 A 、 B -13、 B - 16、 B - 90及びB - 98; ¹ フォ - ムペー (Formvar) (商品名) 1/10、12 /85,7/958,7/95E,15/958 及び15/95m:ポリカプロラクトンポリオー ルの ' POP ' (商品名) シリーズ (ユニオンカー パイドから市版)、 例えば "POP" (商品名) 0 2 0 0, 0 2 1 0, 0 2 5 0, 0 2 4 0, 0500; 脂肪族ポリエステルジォールの「パラプレックス (Paraplex) U - 1 4 B * (商品名) (ロームア ンドハスから市版);飽和ポリエステルポリオー ルの " マルトロン (Multron) " R (商品名) シリ ーズ(モーペイケミカル社から市販)、例えば " マルトロン " (商品名) R − 2 、 R − 1 2 A 、 R-16、R-18、R-58、R-68、及び

特開 昭52-30899(6)

R-74;約100の当弦を有するヒドロキシプロピル化セルロースの「クルセル(Klucel)E「(商品名)(ハーキュレス社から市版);及び約400のヒドロキシル当量を有するセルロースアセテートプチレートエステルの「アルコールソリューブルプチレート(Alcohol Boluble Butyrate)」(商品名)(イーストマンコダックから市版)を含む。

本発明の組成物に使用されるヒドロキシ含有有機物質の機はエボキシドとこのヒドロキシル含有物質の相容性、ヒドロキシル含有物質の当量と官能性、 最終硬化組成物に 所望される物理的性質、光硬化の所望される速度等の要因に応じて、広い範囲にわたつて異なる。

概して言えば、組成物中のヒドロキシル含有物質の増加する量と共に、硬化生成物は改良された 衝突抵抗、蒸質への設着、可撓性及び硬化中減少 した収縮を示し、そして対応して硬度、引張強さ 及び耐裕剤性に徐々の減少がある。

単官能性及びポリ官能性ヒドロキシル含有物の

19

としてエポキン樹脂の可視化(例えば金属上の保証・時間のために)が溜まれる適用に対して、0.001/1 と 時間のの低い比が改良された結果を供する。エポキシドが主としてが関ロのため、印刷に対して対して、一般に対して対して対して対したが、の地は、10/1 は するにつれて、質になるにのよっとに関いてものには、10/1 は である。

所羽の時には、ヒドロキシル含有物質の混合物が使用できる。例えば、二つ又はそれ以上のポリ官能性ヒドロキシ物質の混合物、ポリ官能性ヒドロキシ物質と共に一つ又はそれ以上の単官能性ヒドロキン物質を使用できる。

本発明の組成物に無用であるホト開始削は2種類、即ち芳香族ョードニウム錯塩と芳香族スルホニウム錯塩である。

芳香族ヨードニウム 錯塩は式:

両というでは、 かっというには、 がいかけいのは、 がいのは、 がいのがないののでは、 がいのがないのがない。 では、 がいのがないが、 ないのがないが、 ないのが、 ないのが

ポリ官能性ヒドロキシル含有物質が使用される時には、硬化組成物に所望される性質に応じて、 これは任意の最で使用できる。例えば、エポキシ ドの当景に対するヒドロキシル含有物質の当量の 比は約0.001/1ないし10/1で異なる。主

 $\begin{bmatrix} Ar^1 \\ (Z)_n \\ Ar^2 \end{bmatrix} \oplus \qquad \chi \Theta$

2 0

〔式中 Ar¹ と Ar² は 4 をいし 2 D 炭 衆原 子を有す る芳香族店でありそしてフエニル、チエニル、フ ラニル及びピラグリル揺からなる群から選択され; Z は酸紫;イオウ; 8=0; C=0; C=8=0; R-N ととでRはアリール(フエニルのよりを6をいし 20段米の)、又はアシル(アセチル、ペンプイ ル等のよりな2をいし20炭素の)である;炭素 1ないし4炭素のアルキル塩、及び2ないし4炭 茶のアルケニル茜から選択される;からをる群か ら選択され、そして口はゼロ又は1であり、そし てしかもx゚ はテトラフルオロポレート、ヘキサ フルオロホスフエート、ヘキサフルオロアルセネ - ト及ぴヘキサフルオロアンチモオートから預択 されたハロゲン含有錯陷イオンである〕のもので ある。

芳香族ョードニウム陽イオンは安定でありかつ 当衆者に周知でありそして認められている。 例え は、米国特料ル5,5 6 5,9 0 6 ; 3,7 1 2,9 2 0; 5,7 5 9,9 8 9 及び 5,7 6 3,1 8 7 ; エフ・ペリ ンガー (F. Beringer) 等の Diaryliodonium Salts IX, J. Am. Chem. Soc. B 1, 542-51 (1959) そしてエフ. ペリンガー 等の Diaryliodonium Salts XXIII, J. Chem. Boc. 1964, 442-51; I. ペリンガー等の Iodonium Salts Containing Heterocyclic Iodine, J. Org. Ohem. 50, 1141-B(1965)を参照せよ。

代設的なAr1及びAr2基はフエニル、チエニル、 フラニル及びピラゾリル葢から選択された4をい し20炭素原子を有する芳香族基である。とれら の芳香族基は選択的に一つ又はそれ以上の縮合べ ンプ環(例えば、ナフチル等;ペンプチエニル、 シベンザチエニル ; ペンザフラニル, ジベンザフ ラニル等)を有してもよい。この芳香族基はまた エポキシド及びヒドロキシと本質上非反応性であ る下記の非塩落性基の一つ又はそれ以上で置換さ

2 5

トリフルオロメチル、ペルフルオロエチル等)、 及びペルフルオロアルキルスルホニル掂(例えば トリフルオロメチルスルホニル、ペルフルオロナ チルスルホニル等)。

芳香族ヨードニウム錯塩ホト開始剤の好適を例 は下記のものを含む:

ジフエニルヨードニウムテトラフルオロポレート ジ(4 - メチルフエニル) ヨードニウムテトラ フルオロポレート

- フェニル・4・メチルフェニルヨードニウムテ トラフルオロポレート
- ジ(4 ヘプチルフエニル) 日ードニウムテト ラフルオロポレート
- ジ(5 ニトロフエニル) ヨードニウムヘキサ フルオロホスフエート
- ジ (4 クロロフエニル) 日ードニウムヘキサ フルオロホスフエート
- ジ(ナフチル)ロードニウムテトラフルオロポ
- ジ(4-トリフルオロメチルフエニル)ョード

特開 昭52-30899(7)

れてもよい:ハロゲン、ニトロ、N-アリールア ニリノ甚、エステル基(例えばアルコキシカルボ ニル、例えばメトキシカルポニル及びエトキシカ ルポニル、フエノキシカルポニル)、スルホエス テル茜(例えばアルコキシスルホニル、例えばメ トキシスルホニル及びプトキシスルホニル、フェ ノキシスルホニル等)、アミド店(例えばアセト アミド、プチルアミド、エチルスルホアミド、導)、 カルパミル法(例えばカルパミル、N-アルキル カルパミル、N・フェニルカルパミル等)、スル フアミル盐(例えば、スルフアミル、N-アルキ ルスルフアミル、N,N-ジアルキルスルフアミ ル、8.フエニル・スルフアミル等)、アルコキ シ茜(例えばメトキシ、エトキシ、ナトキシ等)、 アリール基(例えばフエニル)、アルキル基(例 えばメチル、エチル、プチル等)、アリールオキ シ苺(例えばフエノキシ)、アルキルスルホニル (例えば、メチルスルホニル、エチルスルホニル 等)、アリールスルホニル葢(例えばフエニルス ルホニル基)、ペルフルオロアルキル基(例えば

2 4

ニウムテトラフルオロポレート

ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロホスフ . I - 1

- ジ(4 メチルフエニル) ヨードニウムヘキサ フルオロホスフエート
- ジフエニルヨードニウムヘキサフルオロアルセ
- ジ(4.フエノキシフエニル)ョードニウムテ トラフルオロポレート
- フェニル・2 チェニルヨードニウムヘキサフ ルオロホスフェート
- 5 , 5 ジメチルピラゾリル 4 フエニルヨ ードニウムヘキサフルオロホスフエート
- ジフエニルヨードニウムヘキサフルオロアンチ モオート
- 2,2'-ジフエニルヨードニウムテトラフルオ
- ジ(2,4-ジクロロフエニル)ヨードニウム ヘキサフルオロホスフエート
- ジ (4 メトキシフエニル) ヨードニウムヘキ

特開 昭52-30899(8)

可溶性であるので、これらが好ましい。

ジ(4 - プロモフエニル) ヨードニウムヘキサフルオロホスフエート

サフルオロホスフェート

ジ (5 - カルポキシフエニル) ヨードニウムヘ キサフルオロホスフエート

ジ(5 - メトキシカルポニルフエニル)ョード ニウムヘキサフルオロホスフエート

ジ(3 - メトキシスルホニルフエニル)ョード ニウムヘキサフルオロホスフエート

ジ (4 - アセトアミドフエニル) ヨードニウム ヘキサフルオロホスフエート

ジ(2 - ペンプチエニル) ヨードニウムヘキサ フルオロホスフエート

本名明の組成物に使用に適している芳香族ョードニウム錯塩の中で好滴を塩はジアリールョードニウムへキサフルオロホスフエート及びジアリールョードニウムへキサフルオロアンチモオートである。一般にこれらの塩は更に熱安定性であり、よりはやい反応を促進し、そして錯イオンの他の芳香族ョードニウム塩より不活性有機溶媒に更に

27

本発明の組成物の使用に適した芳香族スルホニウム錯塩ホト開始削は式:

(1) 硫酸中の硫酸ョージルと二つの芳香族化合物のカップリング、(2) 酢酸 - 無水酢酸 - 硫酸中のョウ素酸塩と二つの芳香族化合物のカップリング、(3) 酸の存在でアシル化 ヨージンと二つの芳香族化合物のカップリングそして(4) 酸の存在で別の芳香

28

〔式中 R1, R2 及び R3 はこの甚の少くとも一つが 芳香族である場合には、同一又は異なつてもよく、 そしてとの番は4をいし20炭素原子を有する芳 香族基(例えば懺換及び未懺換フエニル、チエニ ル、 及び フラニル)及び 1 ない し 2 D 炭 聚 原 子 を 有するアルキル基からをる胖から選択できる〕に より定義できる。ととで使用される用語の「アル キル。は世換アルキル基(例えば、ハロゲン、ヒ ドロキシ、アルコキシ、アリールのようを演換基) を含むととを意味する。好ましくは、Rf、Rg、及 びR、は各々芳香族である。2は酸浆;イオウ; 8=0; c=0; 0=8=0; R-N ととでRはアリー ル(6をいし20 炭条の、例えばフエニル)又は アシール(2ないし20炭素の、例えばアセチル、 ペンパイル等)である;炭紫対炭紫結合;又は R4-Q-R5 ととでR4 とR5 は水祭、 1 をいし 4 炭索 原子を有するアルキル基、及び2ないし4炭素原 子を有するアルケニル基からたる群から選択され る:からなる群から選択され、そして口はゼロ又

はりであり;そして 8° はテトラフルオロポレー

特開 収52-30899(9)

ト、 ヘキサフルオロホスフエート、 ヘキサフルオロアルセネート 及びヘキサフルオロアンチモネートから なる評から 選択された ハロゲン含 有錯陰 イオンである。

芳香族スルホニウム塩は公知でありそして当業 者に認められている。例えば、ジーエッチウイー ガンド (G. H. Wiegand)等の Synthesis and Reactions of Triarylsulfonium Halides, J. Org. Chem. 33,2671-75(1968) に記載された工 程に従つてトリアリール - 置換スルホニウム化合 物が製造できる。またアルキル世換を有する芳香 族スルホニウム塩はケー・オークポ(K. On kubo) 等の J. Org. Chem. 56,5149-55(1971) に記 載される工程によつて製造できる。トリアリール **置換スルホニウム化合物を製造するための好適を** 方法はことで参照として挿入される米国特許 N6 2,8 0 7,6 4 8 亿配載され、これからスルホニ ウム錯塩が作られる。所望の錯陰イオンの金属又 はアンモニウム塩で複分解によつてハロゲン化物 塩のようを対応する単純塩からスルホニウム 錯塩

5 1

ミド、エチルスルホンアミド等)、カルペミル基 (例えばカルパミル、N-アルキル-カルパミル、 N-フェニルカルペミル等)、スルフアミル語 (例えば、スルフアミル、N-アルキルスルファ ミル、N,N-ジアルキルスルフアミル、N-フ エニルスルフアミル等)、アルコキシ苺(例えば、 メトキシ、エトキシ、プトキシ等)、アリール基 (例えばフエニル)、アルキル茲(例えばメチル、 エチル、プチル等)アリールオキシ基(例えばフ エノキシ)、アルキルスルホニル(例えば、メチ ルスルホニル、エチルスルホニル、等)、アリー ルスルホニル巷(例えば、フエニルスルホニル茜) ペルフルオロアルキル盐(例えば、トリフルオロ メチル、ペルフルオロエチル等)、及びペルフル オロアルキルスルホニル茜(例えばトリフルオロ メチルスルホニル、 テルフルオロプチルスルホニ ル等。

好適を芳香族スルホニウム錯 塩ホト開始剤の例は下配のものを含む:

トリフエニルスルホニウムテトラフルオロポレ

が製造できる。

とのスルホニウム錯塩は少くとも一つの、そし て好もしくは三つの芳香族基で雅換される。代表 的を基は4をいし20炭素原子を有する芳香族基 であり、そしてフエニル、チエニル及びフラニル 茜から選択される。これらの芳香族菇は選択的に 一つ又はそれ以上の縮合ペンプ環(例えばナフチ ル等;ペンプチエニル、ジペンプチエニル;ペン **ヴフラニル、ジペングフラニル等)を有する。と** の芳香族基はもた所留に応じてエポキシド及びヒ ドロキシと本質上非反応性である一つ又はそれ以 上の下記の非塩菇性基により置換してもよい;ハ ロゲン、ニトロ、アリール、エステル塔(例えば アルコキシカルポニル、例えばメトキシカルポニ ル及びエトキシカルポニル、フエノキシカルポニ ル及びアシルオキシ、例えばアセトキシ及びプロ ピオニルオキシ)、スルホエステル基(例えばア ルコキシスルホニル、例えばメトキシスルホニル 及びプトキシスルホニル、フエノキシスルホニル ・等)、アミド茜(例えばアセトアミド、ブチルア

5 2

- Þ

メチルジフエニルスルホニウムテトラフルオロ ポレート

ジメチルフエニルスルホニウムへキサフルオロ ホスフエート

トリフエニルスルホニウムヘキサフルオロホス フエート

トリフエニルスルホニウムヘキサフルオロアン チモオート

ジフエニルナフチルスルホニウムへキ サフルオ ロアルセネート

トリトリスルホニウムヘキサフルオロホスフエ --ト

アニシルジフエニルスルホニウムヘキサフルオ ロアンチモネート

4 - ナトキシフエニルジフエニルスルホニウム テトラフルオロポレート

4 - クロロフエニルジフエニルスルホニウムへ 中サフルオロアンチモネート

トリス(4-フエノキシフエニル)スルホニウ

特別 昭52-30899(10)

ニウムヘキサフルオロアンチモネート

フエニルメチルペンジ ルスルホニウム ヘキサフ ルオロホスフエート

(1 0 - メチルフエノキシアシニウムヘキサフルオロホスフェート)

(5 - メチルチアンセレニウムヘキサフルオロ ホスフエート)

(10-フエニルチオキサンテニウムヘキサフ

5 6

(5-メチル-10,10-ジオキソチアンス レニウムヘキサフルオロホスフエート)

ムヘキサフルオロホスフェート

ジ(4-エトキ シフエニル) メチルス ルホニウ ムヘキ サフルオロアルセネート

4 - アセトキシ - フエニルジフエニルスルホニ ウムテトラフルオロポレート

トリス (4 - チオメトキシフエニル) スルホニ ウムヘキサフルオロホスフエート

ジ (メトキシスルホニルフエニル) メチルスル ホニウムヘキサフルオロアンチモネート

ジ (メトキシナフチル) メチルスルホニウムテ トラフルオロポレート

ジ (カルポメトキシフエニル) メチルスルホニ ウムヘキサフルオロホスフェート

4 - アセトアミドフエニルジフエニルヌルホニ ウムテトラフルオロポレート

ジメチルナフチルスルホニウムヘキサフルオロ ホスフエート

トリフルオロメチルジフエニルスルホニウムテ トラフルオロポレート

メチル(N - メチルフエノチアジニル) スルホ

5 5

ルオロホスフェート)

(10-フェニル・9,9・ジメチルチオキサンテニウムヘキサフルオロホスフェート)

(1 0 - フェコル - 9 - オキソチオキサンテニ ウムテトラフルオロポレート)

(5 - メチル - 10 - オキソチアンスレニウム テトラフルオロポレート)

5 7

本 発明の光 重合可能 を組成物は接着剤、コーキング及びシーリング化合物、成形及び偽造化合物、ボッティング及びカ プセル化化合物、含浸及び被砂化合物 導として、使用される特定の有機物質及び芳谷族 スルホニウム錯塩に応して使用できる。この光共重合可能 を組成物はワンパートのその場 硬化組成物として使用できる。

所望に応じて、この光共重合可能の組成物に約50容優をまでの又はそれ以上の様々の従来の非活本的充填剤(例えば、シリカ、タルク、ガラス徳、粘土、粉末金属、例えばアルミニウム、酸化亜鉛等)粘度調節剤、ゴム、粘溶化剤、顔料等を含有させてもよい。

この光共重合可能な組成物は優れた衝撃抵抗と 耐寒耗性、及び金竭、プラスチック、ゴム、ガラス、紙、木及びセラミックスのような盛い、弾性 的かつ可視性落質へ接着;殆どの溶削と化学品に 対する優れた耐性そして高い解像力の像を形成す るその性能により保護コーティングとグラフィック技術の分野で権々の適用に特に適している。

5 9

また電子ピーム照射へ露出により重合できる。概 して雪えば、必要な線量は1以下ないし100メ ガラッド又はそれ以上である。電子ピーム硬化の 主要な利点の一つは高度に齎色された組成物が活 性輻射線へ線出することより早い速度で有効に硬 化できることにある。

この硬化はトリガされた反応であり、即ち芳香 族ョードニウムヲはスルホニウム錯線のデグラデ ーションが一時輻射線源へ露出により開始される と、この硬化反応が進みそして輻射線質が除去された後にも続く。輻射線源へ露出の間又は後で熱 エネルギーの使用は一般に硬化反応を促進し、そ して個度に温和な増加さえも硬化速度を大いに促 進する。

本発明の光重合可能な組成物に有用を芳香族ョードニウム錯幅はそれ自体紫外線にのみ感光性である。しかしながら、これらはことで参照として插入される米国特許が5,729.515の数示に従って、公知の光分解性有機ハロゲン化合物のための増感剤によりスペクトルの近紫外及び可視区域

4 1

特期 昭52-30899(11)

本発明の組成物の光重合は紫外線と可視スペクトル区域以内の波長で活性輻射線を放出する任意の輻射線源に組成物を協出すると起こる。好遊な輻射線源は水盤、キセノン、カーボンアーク及びタングステンフィラメントランプ、太陽光等を含む。終出は使用される特定の寛合可能物質と芳香族錯句の並、そして輻射線源及び混からの距離と硬化されるべき被覆の厚さに応じて、約1秒以下ないし10分叉はそれ以上である。この組成物は

4 0

に増感できる。例示の増感削は下配のカテゴリー 内に見られる:芳香族アミン、及び碧色された芳 香族多増式炭化水素。強塩蒸性アミノ化合物は重 合を遅延するのでこの化合物の使用はあまり望ま しくない。

本発明の光重合可能な組成物に有用を芳香族スルホニウム錯協はそれ自体紫外線にのみ感光性である。しかしながら、これらは選択された一群の増感剤によりスペクトルの近紫外及び可視区域に増感される。有用な増感剤は下配のカテゴリー内に見られる:

(1) 式:

(式印 Ar¹、Ar² 及び Ar³ は 6 ない し 2 0 炭素原子を有する芳香族基であり、そして同一又は異なってもよい。この芳香族基は所留に応じてヒドロキシル、アルコキシアシル又はアルキルで置換してもよい。 2 は酸素:イオウ; 8=0; 0=0; 0=8=0

R-N-N-CとでRはアリール(6 ないし20 炭紫の、 例えばフエニル、ナフチル等)であり;炭紫対炭 栄結せ;又はR₄-C-R₅ ことでR₄ とR₅ は水紫、 1 ないし 4 炭索のアルキル基、及び 2 ないし 4 炭索 のアルケニル基から選択される;からなる群から 巡択され、そしてここで n は 0 又は 1 である)を 有する芳香族第三アミン。

(2) 式

(式中 Y は アリーレン及び Ar⁸-2-Ar⁹ から選択された 2 価の基であり、 ここで Z は芳香族第三アミンに対して前記に記載した通り; Ar⁴、Ar⁵、Ar⁶、Ar⁷、Ar⁸ 及び Ar⁹ は 6 ないし 2 0 炭素原子を有する芳香族基でありかつ同一又は異なつてもよく;そしてmとnはセロ又は 1 である。この芳香族基は所望に応じてヒドロキシル、アルコキシ、アシル又はアルキルのような基で健換できる)を有す

4 5

蔵安定性 QQ 縮形で(即ち、錯塩の高いレベルで、例えば 10 ないし 30 重量 多で)製造できる。

放して言えば、庭台の速度は一定の結光又は照射で錯協の最が増加するにつれて増大する。また 返台の速度はまた光強度又は電子銀量が増加する につれて増大する。組成物をより長い波長の輻射 線に対して増終性にするため増感剤が使用される 組成物に対して芳香族錯塩の部当り約0.01 ない し1.0 駐権部の増感剤が使用できる。

本発明の光井頂合可能な組成物は「安全光」を 作下で、有機物で混合するとに、 のでは、 る芳香族第三ジアミン。

(3) 少くとも三つの縮合ペンゼン瑚を有しそしてエフ・エー・マットセン(F.A. Matsen)のJ. Ohem. Physics 24,602(1956)の方法により 計算されるように、約7.5 ev 以下のイオン化エネルヤーを有する芳香族多環式化合物。

前記の有用を種類内に入る代表的を増感剤は例 えばトリフエニルアミン、2-エチル-9,10 -ジメトキシアントラセン、アントラセン、9-メチル-アントラセン、ルプレン、ペリレーン及 びテトラフエニルペンジデインを含む。

4 4

一個の目的のために組成物へ好適を粘度を供することを補助するため不活性溶削が使用できる。 温和 な加熱と共に又はなして 有機物質に芳香族錯 塩と 増感剤を単に溶解させるととにより無溶剤組成物が製造できる。

本発明を例示するのに役立つ下記の実施例では、 特記しない限りすべての部は重量部であり、そしてすべての百分率は重量百分率である。 実施例1 - 5'

ジフエニルヨードニウムへキサフルオロホスフェート 0.5 部と 2 - エチル - 9 ・1 0 - ジメトキシアントラセン 0.0 5 部を含有するエポキシ樹脂(エポキシ当権 1 8 5) 1 0 部へ、下記の表に示すように、別々の例で種々の慢のポリオキシテトラメチレングリコール(『ポリメグ(Polymeg) 650 * (商品名)、ヒドロキシル当墳 5 2 5) を添加した。優れた安全性を有する生成溶験すようにポリエステルフィルム(75 まクロン)上にナイフ被覆した。これらの試料を7インチ(17.50m)

の距離でゼネラルエレクトリック日 5 T 7 500 ワット水銀蒸気灯に各々深出した。硬化するのに 各賦料の被避のために必要とされる時間を第1 表 に記録する。硬化後、各被覆を自立性フイルムの 形でポリエステル基質からストリップできた。

第 1 表

实施例 /6	"ポリメグ 6 5 D " (商品名) (部)	跑出時間 (秒)
1	2	2 0
2	4	5 5
5	6	4 0
4	8	4 5
5	1 0	5 0

実施例 1 - 5 の各々で硬化した被覆(即ちフィルム)は透明であり、そしてフィルムの可挽性は 実施例 1 から 5 へ連続して増加し、一方フィルム 収縮は減少した。

各フイルムの秤量した試料をアセトンで満たし

47

ス)、100%固体光共重合可能な組成物を製造 した:

	部
エポキシ樹脂 (当 畳 1 5 7)	5
ポリオキシエチレングリコール(当盤200)	2
ジフエニルヨードニウムヘキサフルオロホス フエート	0.25
2-エチル-9,10-ジメトキシアントラセン	D. 025

5 0 ℃で 5 0 分間加熱しかつかきませたがらとの 成分を混合した。次に生成する貯蔵安定性組成物 を 7 5 ミクロンの厚さで被慢しそして 5 インチ (1 2 7 mm)の距離で 2 7 5 ワットゼネラルエル クトリック太陽灯に 5 5 秒間解出した。透明を自 立性、丈夫なフイルムが得られた。

実施例 7

6時間下配の成分をポールされすることによって潜色された、100%固体の、流動性の、光共 重合可能な、貯蔵安定性組成物を製造した: 特開 Ni 52 - 30 8 9 9 (13) 6 7 日間 放電した。 次に試料をジャーから取出した。 次に試料をジャーから取出出した。 次に試料をジャーから取出出した。 実施例 1、2及び 5 かんで 1、2及び 5 が 2 を 2 を 3 において 2 を 4 ない 5 で 4 ない 6 で 1 で 2 を 5 が 8 5 が 8 が 9 が 1 を 5 で 8 5 が 8 が 9 が 1 を 5 で 8 5 が 9 が 1 を 5 で 8 5 が 9 が 1 を 5 で 8 5 が 9 が 1 を 5 で 8 5 が 9 が 1 を 5 で 8 5 が 9 が 1 を 5 で 8 5 が 9 が 1 を 5 で 8 5 が 9 が 1 を 5 で 8 5 が 9 が 1 を 5 で 8 5 が 9 が 1 を 5 で 8 5 が 9 が 1 を 5 で 1 を 6 で 1 た 6 で 1 で 1 を 6

物理的測定により実施例2のフィルムは6500 p. 6. 1 の引張強さと破撃時で5 多伸びを示し、一方実施例3 のフィルムは1 0 6 0 p. 6. 1. の引張強さと5 3 多伸びを有した。これは広範囲の物理的性質がエポキシドとヒドロキシル含有物質の相対量を変えることによつて本発明の組成物から得られることを示す。

実施例 6

下配の成分を使用して低粘度(1,3ストーク

48

-	40
エポキシ樹脂(当畳157)	6
ポリオキシエチレングリコール(当戦200)	5
酸化亜鉛	9
ジフエニルヨードニウムヘキサフルオロホス フエート	0.25
2-エチル-9,10-ジメトキシアントラセン	0.025

奴

この組 成物の 5 5 ミクロン厚さのフイルムを 5 インチ (1 2 7 cm) の距離で 2 7 5 ワットゼ オラルエレクトリック太陽灯へ 6 0 秒間露出により可挽性、自立性白色フイルムへ硬化した。

実施例 8 - 2 0

別々の実施例で種々のエポキシド、ヒドロキシル合有物質及び錯塩ホト開始剤を使用して幾つたの光共重合可能を貯蔵安定性組成物を製造した。 虚和に加熱したがら成分を共に混合することによって組成物を製造した。 使用した成分、及び翼光条件を下記の第1をに示す。この太陽灯は5インチ(12.7cm)の距離で使用した275ワットでオラルエレクトリック太陽灯であり、そしてR5

T 7 は 7 インチ (1 7.5 m) の距離で使用したゼネラルエレクトリック 5 0 0 ワット 水銀系気灯であつた。各実施例において、十分に硬化された、
透明な、丈夫な、可挽性フイルムが得られた。

5 1

第 【 表

	エポキシド	ヒドロキシル舎*	有物質	錯塩		增感剂		被優厚さ	鮮出	
実施例16	(5重量部)	型式	重量部	型 式	部	型式	部	(300)	(秒)	ランプ
В	*ERL-4221*	"PPG-400"	5	φ ₂ IPF ₆	D. 25	DMV*	0.025	150	80	太陽灯
9		"PEG-1000"	5	,	•	•	,	50	55	•
	'エポン828'	'PPG-400'	1	•	,	•	•	7 5	4 0	H 5 T 7
10	'DER - 551'	ジェチレングリコール	0. 5	,	,	,	•	4 5	45	•
11	"ERL-4221"	'PEG-400'	2	φ ₂ 80H ₃ PF ₆	,	,	,	5 0	240	,
1 2		"1000 مولز لا تائا	5	φ ₂ IPF ₆	,	•	,	90	55	•
1 5	DER-551	* ポリメク 2000 *	2	,	,	,	,	100	4 5	•
1 4	,	'PPG-400'	5	φ ₅ spr ₆	0.20	無し		50	90	•
15	"ERL-4221"	PPG-400	5	φ ₂ 180 _{F6}	,	無し		50	180	,
16	•		J	-			0.025	90	500	,
17	"エポン1004"	*ポリメグ 65 D *	1	ϕ_5 epp ₆	0. 25	DMY	0.023		•	
18	'エポン1010'	,	1	•	•	•	,	50	500	•
19	"ERL-4221"	"PEG-400"	2	ϕ_2 IPF ₆	0.025	無し		50	600	,
20	'DER-551'	PEP-550	2	•	0.20	トリフエニル- ブミン	0.02	50	120	•

^{* 2 -} エチルー9,10-シメトキシアントラセン

実施例21

示した機で下記の成分を室温でかきませること によつて貯蔵安定性光共重合可能な組成物を製造 した:

部 ヒドロキシル含有物質 [* クリセル (Klucel) B'(商品名) 第二水酸 基を 含有するヒドロキシルプロピル化セル ロース重合体の 1 5 多メタノール裕液] 16 エポキン樹脂 [* BR L-4221 * (商品名)] 1.4 ジフエニルヨードニウムヘキサフルオロ ホスフエート 0.56 2 - エチル-9、10-ジメトキシアントラセン 0.11

針金を巻いた雄を使用して約60ミクロンの湿性厚さでとの生成する組成物を陽極処理アルミニウムシート上に被優した。乾燥した試料を5インチ(12.7 mm)の距離で275ワットゼネラルエレクトリック太陽灯に60秒間72写真用ステップタプレットを通して露出した。次に露出したは料を流水下に保つて非光不溶化区域を溶解する。ステップタプレットの1ステップアルミニウムシー

5 5

7 5 ミクロン)の上に 5 0 ミクロンの湿性厚さに ナイフ 被覆し、そして 1 時間風乾 した。 この試料 を実施例 2 1 の方法に従つて 1 5 秒間 解出 しそし て次にメタノールに浸漬した。 現像後ステップタ プレットの 4 ステップが残つた。

実施例 2 5

実施例 2 4 - 2 6

「アルコールソリユーブルブチレート」(商品名)(平均して 4 7,2 8 のブチリル、 1.6 8 のア

ト上に残つた。硬化した被覆はインや 受容性であ り、かつリトグラフィー印刷版面として有用であ つた。

実施例22

下記の成分を共にかきまぜることによつて貯蔵 安定性光共重合可能な組成物を製造した:

	部
ヒドロキシル含有物質	
(* プチパール B - 7 3 *(商品名)	
の108メタノール裕被〕	2 5
n - ナメノール	2
エポキシ樹脂(『ERL- 4 2 2 1 』)	1
ジフエニル ロードニウムヘキ サフルオロホス フエート	0.4

2-エチル-9,10-ジメトキシアントラセン 0.12

との * プチパール B - 7 5 * (商品名)は50,000 - 8 0,0 0 0 の分子様、1 7.5 - 2 1.0 %のヒドロキシル含量、D - 2.5 %のアセテート含量、及び8 0 %のプチラール含量を有する市販のポリピニルプチラール樹脂である。

との組成物をポリエステルのフイルム(厚さ

5 4

第 Ⅰ 没

実施例/6	エポキシド 部	露出(秒)	不辞性ステップ
2 4	DER-551 0. 5	5 0	4
2 5	"ERL-4221"0.5	6 0	5 -
2 4	"DER-XD7818"0.	6.0	. ,

特開 昭52-30899(16)

実施例27

下記の成分を共にかきまぜることによつ て貯蔵 安定性光共重合可能な組成物を製造した:

ヒドロキシル含有物質	部
(* プチペール B - 7 6 * の1 0 %	40.5
アセトン溶液)	12.5
ロープタノール	1
エポキシ樹脂(' BRL- 4221 ')	0.4
トリフエニルスルホニウムヘキサフルオロ	
ホスフェート	0. 2
トリフエニルアミン	0.06

"プチパール B - 7 6 "は 5 0,0 0 0 0 - 8 0,0 0 0 の分子量、 1 7,5 - 2 1 まのヒドロキシル含量、 0 - 2.5 まのアセテート含量、及び B 0 まのナチラール含量を有する市販のポリピニルプチラール 樹脂である。

57

チ(1 7.5 cm)の距離で使用したセオラルエレクトリック 5 0 0 ワット水銀蒸気灯であつた。

この組成物をポリエステルのフイルム(15ミクロン)上に50ミクロンの湿性厚さにナイフ被優し、そして1時间風乾した。次に実施例21の工程と装健を使用して、2分間275ワット太陽灯へこの試科をステップタブレットを通して適出し、その後に試料にメタノールを噴霧した。被避の不裕化により5固体ステップと4部分ステップが送つた。

実施例28-45

別々の実施例では幾つかの貯蔵安定性光共譲合可能を組成物を製造し、ここでは光に解出するとエポキシドが種々の型式のヒドロキシル合有末端化ポリカプロラクトン及び脂肪族ポリオールと共に共重合する。とれらの種々の組成分を温和に加熱したがら共にかきませた。解出すると(第1をで表示した条件下で)組成物は透明な、丈夫な、可挽性フィルムへ硬化した。太陽灯は5インチ(12.7cm)の距離で使用した275ワットゼオラルエレクトリック太陽灯でありそして85 T 7 は 7 イン

5 B

	エポヤシド	ヒドロキシル	含有物質	錯 塩		増 感	剤	被擬厚さ	深 出	
実施例/4	6 (5 重量部)	型 式	重量部	型式	部	型式	部	(300)	(秒)	ランプ
28	'ERL-4221'	"POP-0500"	2	ϕ_2 sch 5 PF $_6$	0.25	****	0.025	50	240	H 5 T 7
29	DEN-459	'パラプレツクス U-148'	5	ϕ_2 I PF $_6$,	,	,	9 B	2 5	•
50	DER-331'	'マルトロン R-68'	5	•	"	Ħ	,	70	90	,
5 1**	ERL-4221	'マルトロン R-14'	2	ϕ_5 epf $_6$,	,	•	58	120	,
52	,	'POP-0500'	4	ϕ_2 IPF $_6$	•	,	,	64	65	太陽灯 (275w)
55*	*	'POP-0210'	5	,	•	,	,	50	6 D	(275H)
5 4	•	"マルトロンR - 68"	5	•	,	,	,	75	55	,
55**	* ,	"パラプレックス U-148"	5	,	•	,	,	7 5	5 5	,
56*	,	POP-0250*	2	,	,	,	,	64	90	H 5 T 7
5 7	,	"POP-0500"	4	$\phi_{f 3}$ 88b ${f F}_{f 6}$	•	無し		50	,	•
58	,	•	•	ϕ_2 IBF ₄	,	•		,	,	,
59	•	,	•	$(oH_3\phi)_2IPF_6$	•	•		•	,	,
40		•	•	(oh $_{5}\phi$) $_{3}$ epf $_{6}$	•	• .		•	,	,
41	,	,	•	ϕ_2 IAs F ₆	,	•		•	,	• (4)
4 2	'エポン 828'	エトキシエタノール	2	ϕ_5 spf $_6$	0.20	テトラフエニル・ ペンジジン	- 0.02	50	4 5	•
4 5	ERL-4221	1,5-プロパンジオール	1	ϕ_2 IPF ₆	•	2 - クロロチオ: サントン	¥- 1	50	50	•

* 添加したアセトン 1 部 *** 7 0 0 psi の引張強さ;伸び 5 0 %

** 添加したアセトン3部 **** 2 - エチル・9 , 1 0 - ジメトキシアントラセン

(60)

実施例 4 4

下記の成分を共にかきまぜることによつて貯蔵 安定性光共宜合可能な組成物を製造した:

	140
エポキシ樹脂(*DER-551*)	5
ヒドロキシル含有物質(Pep-550')	2
ジフエニルヨードニウムヘキサフルオロ ホ ス フ エ ー ト	0. 2
トリフエニルアミン	0.02

この組成物を厚さ50ミクロンに被覆し、そして1インチ(17.5 cm)の距離でゼネラルエレクトリックB5m7 500 ワット水銀蒸気灯へ5分間33出し、そしてこれは避明な、丈夫を、可挽性フイルムに硬化した。

実施例45

下記の成分を共にかきまぜることによつて貯蔵 安定性光共重合可能を組成物を製造した:

	部
エポキシ樹脂("ERL-4221")	5 ·
ヒドロキシル含有物質 (* Pe p 550 *)	1. 5

ジフエニルヨードニウムヘキサフルオロホス フエート

トリフエニルアミン

0.2

この組成物を厚さ50ミクロンに被變しそして 実施例44の条件下で1分間露出し、そしてこれ は透明な、丈夫な、可撓性フィルムに硬化した。 実施例46-48

下記の第 V 表に列挙した成分を使用して貯蔵安 定性光共重合可能な組成物を製造した:

実施例 %	46	47	48
" ERL - 4 2 2 1 "	61.56	61.56	61.56
ピスフエノールA のジグ リシジル エーテル	18.94	18.94	18.94
1 , 4 - プタンジオールのジグリ シジルエーテル	5. 80	5.80	5.80
ジフエニル日ードニヴェヘキサフ ルオロホスフエート	1. 2	1. 2	1. 2
トリプロピレングリコール	1 4 . 2	-	-
トリプロピレングリコールモノ メチルエーテル	-	14.2	-
ガーシナー 衝撃試験	7 0	6 5	5 O
殺菌使疫滑	100%	100%	B 0 %

特開 昭52-30899(18)

飲料カンの製造に使用される従来のアルミニウ ムシート (7.5 × 2 0 0m × 0.6 mm) のパネル上に (針金を巻いた棒を使用して)各々の組成物を別 々に被覆し、そして次にランプの焦点でかつ 160 フィート/分(50 m/分)の速度で二つの200 ワットノインチ紫外線ランプの下で通過させた。 被割されたパネル上に反射された光は約2.5 m 幅 であつた。露出後、この被裂は不粘着性であり、 そして周辺温度で数秒内に十分に硬化した。所望 ・に応じて、曙光前に甚留を僅かに予熱する(例え は、 5 0 - 6 0 ℃) ことによつて硬化時間が短縮 される。

硬化フィルムは優れた耐熱性を示す(即ち、9 分削175℃で鮬成後、黄色化又は他の悪影響は 示されたかつた)。

ガージナー (Gardiner) 逆衝撃試験(ASTM D-2794-69)により硬化フイルムのタフネス を柳定した。標準試験は鋼球が硬化被質の一体性 を破壊することなしに硬化被覆パネルの反対側 (即ち未被覆)上に落下できる最大の高さ(イン

6 5

成分	実施例 4 9	実施例50
エポキシ樹脂 * ER L-4221	5	5
1 , 2 - プロパンジオール	2	-
5-クロロー1,2-プロペンジ	オール -	2 .
φ1 + PF 6"	0.2	0. 2
アントラセン	0.02	0.02

との二つの溶液をポリエステルフィルムの別の 試料上に各々2 えル(50 ミクロン)の湿性フィ ルム厚さにナイフ被獲した。各試料を 0.75イン チの距離で100キロポルト及び 2.5 ミリアンペ ア出力の電子ピーム装置へ製出した。 4.5 メガラッ ド銀畳は実施例 5 0 の試料を完全に硬化しかつ実 施例49へ不粘着性表面硬化を付与するのに十分 であつた。14メガラッド線量は実施例49の被 御を完全に硬化した。

> 代理人 挫 村 餢 外 5 名

チ)を測定する。結果をインチーポンド(即ち鋼 球の重量×インチで最大の高さ)で報告する。

硬化した被覆に大きな又を切ること、20分間 12℃で水に切れ目をつけたパオルを浸費すると. と、このパオルを乾燥すること、又の上に感圧性 チープ (5 M社から市販の ⁴ スコッチ ⁴(商品名)セ ロファンテープル610)のストリップを固潜す ること、パネルから90°の角度でテープを迅速 に取外すこと、そしてパネルに接着したままであ る被覆のフラクションを評価することによつてパ オルに対する硬化被覆の接着を評価した。

実施例46と47の被覆したパネル試料は被覆 の一体性を破壊することなしにそれ自体が曲げら れ、一方実施例48のパオル上の被駁の一体性は 破壊された。

実施例 4 9 - 5 D

示した重量部で下記の成分を含む二つの溶液を 製造した:

6 4

6. 添付書類の目録

(1)	网	@ Pij	*	176 (4)	}	委任状及れの訳文	名	1	iűi
(2)	明	籊		1 20 (8))	優先権証明書及其の訳文		ı	洒
(8)			æ	1 28 /4					-76

7. 前記以外の発明者、特許出願人または代到人



(3) 代理人

大手町ビルヂング331 (211) 3 6 5 1 (代 安) (7204)弁理士 浅 蟿 村 Æ 居 (6926)弁理士 寺 Æ 孝 居 Æ (6772)弁理士 西 立